

**日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第161回委員会議事録**

1. 日 時： 平成19年2月9日（金）13：00～13：10

2. 場 所： 東京 弘済会館 （東京都千代田区麹町5-1）

3. 出席者：49名（順不同、敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：大杉 健（ジャパンエナジー），轡 義則（住友化学），小西信彰（横河電機），篠原和太郎（東芝），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），山田 明（三井化学），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），渕野哲郎（東京工業大学），山下善之（東北大学），加納 学（京都大学），伊藤利昭，梅田富雄（青山学院大学），北島禎二（東京農工大学），小木曾公尚（奈良先端科学技術大学院大学），島田行恭（労働安全衛生総合研究所），武田和宏（静岡大学），殿村 修（京都大学），橋爪 進（名古屋大学），濱口 孝司（名古屋工業大学），Hossam A. GABBAR（岡山大学），松本秀行（東京工業大学），矢鳴智之（名古屋大学），山本重彦（工学院大学），吉田雅俊（東北大学），大田原健太郎（クレハエンジニアリング），栗原久光（出光興産），小崎恭寿男（日揮），坂本英幸（代理：高野雅一，横河電機），重政 隆（東芝三菱電機産業システム），薄 豊文（代理：長崎一成，ジャパンエナジー），中川明浩（日産化学工業），西野由高（日立製作所），馬場一嘉（代理：安藤隆彦，ダイセル化学工業），濱村光利（代理：橘田洋一，東洋エンジニアリング），一津屋茂（三井化学），藤田宗宏（三井化学），丸山 亨（新日本石油化学），村磯 肇（代理：土井浩司，住友化学），森 正美（オムロン），米田 稔（三菱化学），関 宏也（東京工業大学），赤井 創（横河電機），石川良雄（日揮），青山貴征（三菱化学エンジニアリング），布野俊彦（日立ハイテクトレーディング）

4. 委員会

1) 次回以降の研究会の案内

[2007年度]

第1回研究会 平成19年5月11日(金)～12日(土)

浜松・オークラ アクトシティ浜松 テーマ：エンジニア教育と技術伝承

第2回研究会 平成19年7月20日(金)

東京・東京大学 山上会館 テーマ：WS26 最終報告+最適化モデリング

第3回研究会 平成19年10月12日(金)

東京・東京工業大学 田町 テーマ：バッヂプロセス

第4回研究会 平成19年12月14日(金)

東京(未定) テーマ：プロセスデータ解析

2) 新ワークショップ WS27：プロセス制御技術（仮）のプレアナウンス

3) 開催予定の学会案内

・PSE Asia 2007@西安（2007年8月15日～18日）

以上